

## Press Release

令和3年6月8日

報道機関 各位

国立大学法人東北大学

### 東北大学半導体テクノロジー共創体の設置 東北大学が強みを持つ半導体分野で産学官共創を進め、 日本の半導体産業戦略の実行に寄与する

#### 【発表のポイント】

- ・半導体分野で強みを持つ東北大学が、「東北大学半導体テクノロジー共創体」を6月1日に設置した。組織として、その取組を強化していく。
- ・これにより、日本の半導体産業競争力の強化に貢献していく。

#### 【概要】

計 8,500m<sup>2</sup> の大規模クリーンルーム群をはじめとする研究開発リソースを有し、多数の民間企業と連携する東北大学が「東北大学半導体テクノロジー共創体」を設置し、組織としてその取組を強化していく。

具体的には、スピントロニクス省電力ロジック半導体開発拠点、半導体製造プロセス・部素材・イメージセンサ開発実証拠点、MEMS 設計・プロセス開発実証拠点での産学官共創を推進する。

これにより、日本の半導体産業の競争力強化に貢献していく。

#### 【問い合わせ先】

東北大学 産学連携機構 総合連携推進部  
電話 022-795-5274  
E-mail liaison@rchip.tohoku.ac.jp

## 【詳細な説明】

半導体は産業の基盤であり、デジタル社会の基盤であることは勿論、カーボンニュートラルのための基盤であるとともに、経済安全保障の観点からも戦略物資としての重要性が増している。

このような中、計 8,500m<sup>2</sup> の大規模クリーンルーム群をはじめとする研究開発リソースを有し、多数の民間企業と連携するなど、東北大学が強みを持つ半導体分野で产学共創を進め、日本の半導体産業競争力の強化に資する観点から、「東北大学半導体テクノロジー共創体」を 6 月 1 日に設置した。組織として、その取組を強化していく。

具体的には、スピントロニクス省電力ロジック半導体開発拠点、半導体製造プロセス・部素材・イメージセンサ開発実証拠点、MEMS 設計・プロセス開発実証拠点で产学官共創を推進するとともに、学内に有するプロセス・材料・評価・デバイス・システム・モジュール等の各エコシステムにより半導体の社会実装促進を図っていく。

青木孝文理事・副学長（企画戦略総括担当・プロボスト・CDO）が代表となり、産学連携機構その他関係部門において事務を担う。



## 東北大学半導体テクノロジー共創体の取組

- 大規模クリーンルーム・研究開発リソースを有し、民間企業多数と連携する東北大学が「東北大半導体テクノロジー共創体」を設置し、その取組を強化していく
- 具体的には、スピントロニクス省電力ロジック半導体開発拠点、半導体製造プロセス・部素材・イメージセンサ開発実証拠点、MEMS設計・プロセス開発実証拠点での产学官共創を推進する

### 東北大学半導体テクノロジー共創体

(代表：青木孝文(理事・副学長(企画戦略総括担当・プロボスト・CDO)))

#### スピントロニクス省電力 ロジック半導体開発拠点

【概要】スピントロニクス技術を用いた省電力グリーンロジック半導体・AIプロセッサ、次世代型混載メモリ(MRAM)の設計・試作実証・評価とそのシステム開発を実施し、革新的な技術で我が国の産業の強化を図る。

・ 参画企業数：現在約60機関

#### 半導体製造プロセス・部素材・ イメージセンサ開発実証拠点

【概要】ウルトラクリーン<sup>®</sup> 化技術・イメージセンサ技術を基軸として、製造中の極小パーティクル計測、ガスフロー可視化、部素材の超クリーン化、極限性能イメージセンサの開発・試作実証、配線材料開発を実施し、装置・材料・イメージセンサ産業のさらなる競争力向上を支える。

・ 参画企業数：現在 約70機関

#### MEMS設計・プロセス 開発実証拠点

【概要】自動運転車等に必須の慣性センサ、フォトニクス、通信デバイス等のデバイスや高度実装技術について、研究開発、技術評価・試作を実施し、センサ、通信部品製造業の強化を支える。

・ 参画企業数：現在約100機関

国内最大級の学内クリーンルーム群(計8,500m<sup>2</sup>)



各エコシステムを連動させ半導体の社会実装促進を図る。



半導体バリューデリバリーシステムの構築による社会実装促進